# 反跳粒子検出法を用いた酸化物セラミックス中の軽元素の動的挙動解析

Dynamic Behavior of Elements with Low Atomic Numbers in Oxide Ceramics

### Using Elastic Recoil Detection Technique

土屋文#,A),山本春也 B),高廣克己 C)

Bun Tsuchiya<sup>#,A)</sup>, Shunya Yamamoto<sup>B)</sup>, Katsumi Takahiro<sup>C)</sup>

<sup>A)</sup> Department of General Education, Faculty of Science and Technology, Meijo University

<sup>B)</sup> Takasaki Advanced Radiation Research Institute, Japan Atomic Energy Agency

<sup>C)</sup> Department of Chemistry and Materials Technology, Kyoto Institute of Technology

#### Abstract

The migrations of lithium (Li) as well as hydrogen (H) in Au electrode side of Au/LiCoO<sub>2</sub>/ Li<sub>1+x</sub>Al<sub>x</sub>Ge<sub>y</sub>Ti<sub>2-x-y</sub>P<sub>3</sub>O<sub>12</sub>-AlPO<sub>4</sub>(LATP)/Pt (thickness: approximately 19 nm/30 nm/150  $\mu$ m/16 nm) multilayers were dynamically investigated with heating up to 423 K and applying various voltages at 323 K in vacuum using an ion beam surface analysis, combined elastic recoil detection (ERD) with Rutherford backscattering spectrometry (RBS) measurements with 9.0-MeV O<sup>2+</sup> ions. The ERD spectra clearly revealed that the Li atoms of approximately 39 at% migrated from the LiCoO<sub>2</sub> cathode to the LATP (Li<sub>x</sub>Ti<sub>y</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>) anode when the acquired voltages were 1.00 V at 323 K, while did not change with applying 1.00 V at room temperature at all.

In addition, it was also found that much amounts of H occupied at the Au/LiCoO<sub>2</sub>/LATP interface and did not desorbed from the trapping sites even if the annealing temperature was 423 K. However, they might hardly influence on the  $Li^+$  ion conduction.

Keyword: Dynamic measurements, Hydrogen, Lithium-cobalt oxides, Elastic recoil detection

#### 1. はじめに

リチウム(Li)酸化物セラミックス材料は、核融合炉 ブランケット内のトリチウム増殖の候補材料として 挙げられている。これらのセラミックス材料に捕捉 された水素同位体(H, D, T)および構成元素のリチウ ム(Li)等の軽元素の放射線照射効果による動的挙動 を理解し、トリチウムリテンション量および材料の 照射損傷による寿命を評価することは、プラズマ放 電時におけるブランケット中のトリチウムのモニタ リングやトリチウム増殖・回収技術の開発において 極めて重要な研究課題の一つである[1-3]。本研究では、 高エネルギーのヘリウム(O<sup>2+</sup>)イオンビームを用いた 軽元素分析(反跳粒子検出(ERD: Elastic Recoil Detection)法)により、加熱および電圧印加された Li 酸化物セラミックス材料中のHおよびLiの深さ濃度 分布を測定し、材料中のHおよびLiの動的挙動につ いて調べた。

### 2. 実験

これまでのパルスレーザー堆積法を用いて、直径 約 25 mm、厚さ約 150  $\mu$ m のリチウムイオン導電性 LATP 固体電解質(Li<sub>1+x</sub>Al<sub>x</sub>Ge<sub>y</sub>Ti<sub>2-x-y</sub>P<sub>3</sub>O<sub>12</sub>-AlPO<sub>4</sub>)の片 面に直径約 10 mm、厚さ約 30 nm の LiCoO<sub>2</sub>を正極と して約 23 Pa の酸素ガス雰囲気において蒸着 (LiCoO<sub>2</sub>/LATP)した<sup>[4-6]</sup>。さらに、LiCoO<sub>2</sub>/LATP の両 面間に電位差を作り、Li<sup>+</sup>イオンを LiCoO<sub>2</sub> 正極から LATP 固体電解質側へ駆動させるため、マグネトロ ンイオンスパッタリング蒸着装置を用いて、LiCoO<sub>2</sub> 側に厚さ約 19 nm の金(Au)および LATP 側に厚さ約 16 nm のプラチナ(Pt)を電極としてそれぞれ蒸着し、 Au/LiCoO<sub>2</sub>/LATP/Pt の全固体リチウムイオン二次電 池試料を作製した。この試料を約1×10-5 Pa以下の真 空装置内に挿下し、室温(295 K)から約 423 K までの 各温度において 10 min 間の等時加熱を行った。室温 まで戻した後、試料中のHおよびLiの濃度分布につ いて、イオンビーム分析法の一つである ERD 法を用 いて測定した<sup>[7-9]</sup>。ERD法の場合、量子科学技術研究 開発機構に設置されたタンデム型加速器からの 9 MeV の O<sup>2+</sup>イオンビームを Au 側に試料表面の法線 に対して 75°で入射し、O<sup>2+</sup>イオンとの弾性衝突によ り入射方向に対して 30°前方に散乱された水素イオ ン(H<sup>+</sup>)およびLi<sup>+</sup>イオンのエネルギーとその個数を表 面障壁型半導体検出器(SSD)により測定した。入射 O<sup>2+</sup>イオンが SSD に直接入らないようにするため、6 μm のアルミニウム(Al)薄膜が SSD の前にアブソー バーとして設置された。また、ラザフォード後方散 乱(RBS: Rutherford Backscattering Spectrometry)法を 用いて、入射方向に対して 170°後方に散乱された O<sup>2+</sup> イオンを SSD で検出することにより、 Au/LiCoO<sub>2</sub>/LATP/Pt 中の構成元素の分析(主に Au、 CoおよびPt)および入射O<sup>2+</sup>イオン照射量を測定した。 LATP の組成は、AlPO4 副結晶相は無く、また主結晶 相は Li<sub>1+x</sub>Al<sub>x</sub>Ge<sub>v</sub>Ti<sub>2-x-v</sub>P<sub>3</sub>O<sub>12</sub> であると仮定して、RBS スペクトルの Ge および Ti ピークの高さ、各元素に おける O<sup>2+</sup>イオンの阻止能および弾性散乱断面積等 を考慮して、Li<sub>1.4</sub>Al<sub>0.4</sub>Ge<sub>0.7</sub>Ti<sub>0.9</sub>P<sub>3</sub>O<sub>12</sub>と評価した。さら

### [17019]

に、得られた RBS スペクトル中の各元素におけるピ ークの半値幅から、Au、LiCoO<sub>2</sub> および Pt 薄膜の厚 さをそれぞれ約 19、30 および 16 nm と評価した。次 に、試料を 323 K で加熱保持しながら Pt および Au 電極側をそれぞれ 0 V および正の 3.50 V までの各電 圧を 15 min 以上印加した。得られた電流値が一定に なり、定常状態に達したことを確認した後、試料中 の H および Li の濃度分布について、イオンビーム分 析法の一つである ERD 法を用いて測定した<sup>4-6</sup>。

### 3. 結果および考察

パルスレーザー堆積法およびマグネトロンイオン スパッタリング蒸着装置を用いて作製した Au/LiCoO<sub>2</sub>/LATP/Pt の全固体リチウムイオン二次電 池試料のAu電極側(Au/LiCoO<sub>2</sub>/LATP)のERDスペク トルをFig. 1 に示す。ERDスペクトルの横軸はチャ ンネル数で、反跳されたH<sup>+</sup>およびLi<sup>+</sup>イオンのエネ ルギーを表し、試料表面からの深さの情報を与える (測定可能な範囲:表面から約 160 nm 程度の深さ)。 縦軸はカウント数で、前方に反跳されたH<sup>+</sup>および Li<sup>+</sup>イオンの個数であり、表面からの深さに対するH およびLi の各元素の濃度分布を表す。ERDスペクト ルでは、Li が LiCoO<sub>2</sub>(340 ch 以上)およびLATP(340 ch 以下)中に深さに対して一様に分布している以外に、 H が Au 表面(330 ch 付近)、LiCoO<sub>2</sub>(290~330 ch 付近) および LATP バルク(330 ch 以下)中に存在すること

がわかる。これらのHは、LiCoO,正極、Au 電極作 製時に吸収された H<sub>2</sub>O、あるいはその H<sub>2</sub>O が Au 表 面上で解離し、Au/LiCoO,界面、LiCoO,および LATP バルク内へ拡散して格子間に固溶した原子および形 成された水酸基(-OH)であると考えられる。次に、約 1×10<sup>-5</sup> Pa 以下の真空装置内に試料を挿下し、295、353 および 423 K の各温度において 10 min 間の等時加熱 を行った後に得られた Au/LiCoO<sub>2</sub>/LATP 側における ERD スペクトルを Fig.1 に示す。Fig.1 から、LiCoO2 および LATP 中の Li 濃度は、加熱温度の増加ととも に減少することがわかる。この現象をより詳細に明 らかにするために、295 K で得られた ERD スペクト ルを基準として、各温度で加熱された後に得られた それぞれのERD スペクトルを規格化した結果を Fig. 2に示す。約30 nmのLiCoO2中のLi濃度(x in LixCoO2) は、353 および 423 K と加熱温度の増加とともにど の深さに対してもほぼ一様に減少し、それぞれ約 x=0.85 および 0.40 に達することがわかる。また、 LiCoO<sub>2</sub>/LATP 界面近傍の LATP 中の Li 濃度も同様に LiCoO2 中の Li 濃度の減少と同じ割合で減少するこ ともわかる。また、LATP 中の Li 濃度の勾配が LiCoO<sub>2</sub>/LATP 界面から約 50 nm 程度の範囲まで広が っていることもわかる。しかしながら、Au/LiCoO2 界面、LiCoO2およびLATPバルク内に存在するHは、 423 K の加熱を行ってもほとんど動かないことがわ かる。



Figure 1. ERD spectra of recoiled  $H^+$  and  $Li^+$  ions from Au/LiCoO<sub>2</sub>/LATP before and after heating up to 423 K in vacuum, obtained using 9.0-MeV  $O^{2+}$  ion-probe beams.

### [17019]

上記で得られた結果から、試料中のLi濃度が加熱 により変化しないように、加熱温度を323 Kと決定 した。323 Kの温度で加熱保持された試料に0~3.50 Vまでの各電圧を印加して約15 min以上保持した後 に得られたAu/LiCoO<sub>2</sub>/LATP側におけるERDスペク トルをFig.3 に示す。Fig.3 から、LiCoO<sub>2</sub>およびLATP 中のLi濃度は、印加電圧の増加とともに減少するこ とがわかる。この現象をより詳細に明らかにするた めに、電圧を印加する前に得られたERDスペクトル を基準として、各電圧で印加した後に得られたそれ ぞれのERDスペクトルを規格化した結果をFig.4 に 示す。LiCoO<sub>2</sub>中のLi濃度は、1.00 Vではどの深さに 対してほぼ一様に約 x=0.61 まで減少し、さらに電圧 を 2.20 および 3.50 V と増加するとともに減少し、そ



Figure 3. ERD spectra of recoiled  $H^+$  and  $Li^+$  ions from Au/LiCoO<sub>2</sub>/LATP at 323 K before and after applying various voltages up to 3.50 V, obtained using 9.0-MeV O<sup>2+</sup> ion-probe beams.



Figure 4. Dependence of H and Li distributions in  $Au/LiCoO_2/LATP$  at 323 K on the voltages, normalized to the ERD spectrum for the sample with no bias in Fig. 3.

れぞれ約 x=0.19 および 0.13 に達することがわかる。 また、加熱した時と同様に、LiCoO<sub>2</sub>/LATP 界面近傍 の LATP 中の Li 濃度も同様に LiCoO, 中の Li 濃度の 減少と同じ割合で減少し、LATP 中の Li 濃度の勾配 が LiCoO<sub>2</sub>/LATP 界面から約 50 nm 程度の範囲まで広 がっていることから、LiCoO<sub>2</sub>/LATP 界面近傍に形成 された空間電荷層の厚みは約 50 nm 程度であると判 明された。この値は、LiCoO2の厚さ、即ち LiCoO2 からの Li<sup>+</sup>イオン移動量に大きく依存すると考えら れる。また、Au/LiCoO<sub>2</sub>界面、LiCoO<sub>2</sub>および LATP バルク内に占有するHは電圧を印加してもほとんど 動かないことがわかる。Fig.4 から求めた、323 K に おける印加電圧に対する LiCoO,中の Li 濃度変化を Fig.5 に示す。295 K における Li 濃度変化と比較する と、1.00 V に印加された LiCoO<sub>2</sub>中の Li 濃度は、室 温において変化しなかったことに対して、323 K に おいて約x=0.61まで変化することがわかる。これは、 Li<sup>+</sup>イオンの電圧印加による LiCoO<sub>2</sub> 正極から LATP 固体電解質側への移動が温度の増加により促進され たことを示している。また、H が Au/LiCoO2界面、 LiCoO<sub>2</sub>および LATP バルク内に占有されていても、 Li<sup>+</sup>イオン伝導特性が向上されたことから、Li<sup>+</sup>イオン はHが占有しない場所を伝導することが考えられる。

#### 4. まとめ

パルスレーザー堆積およびマグネトロンイオンス パッタリング法を用いて、厚さ約 30 nm の LiCoO2 を正極、LATP をリチウムイオン導電性固体電解質、 Au および Pt をそれぞれ正および負電極とした Au/LiCoO<sub>2</sub>/LATP/Pt の全固体リチウムイオンコ 1次電 池試料を作製した。この試料を真空内で室温から423 K まで加熱した後、9 MeV の O<sup>2+</sup>イオンプローブビ ームによる ERD 法を用いて、Au/LiCoO<sub>2</sub>/LATP 中に 存在するHおよびLiの濃度分布の変化をその場で測 定した。LiCoO<sub>2</sub>中のLi濃度(x in Li<sub>x</sub>CoO<sub>2</sub>)は353およ び423 Kにおいてどの深さに対してもほぼ一様に減 少し、それぞれ約 x=0.85 および 0.40 に達することが 判明された。それに対して、試料中に吸収された H は、423 K までほとんど放出されないことがわかっ た。この結果を基に、Li が移動しない 323 K の温度 で試料を加熱し、2.20Vまでの各電圧において約15 分間以上保持した後に ERD 法を用いて、 Au/LiCoO<sub>2</sub>/LATP 中に存在する H および Li の濃度分 布の変化をその場で測定した。LiCoO2中の Li 濃度は、 室温において 1.00 V までは変化しなかったことに対 して、323 K ではどの深さに対してほぼ一様に約 x=0.61 まで減少し、さらに電圧を 2.20 および 3.50 V と増加するとともに減少し、それぞれ約 x=0.19 およ び 0.13 に達することがわかった。これらの結果は、 Li<sup>+</sup>イオンの電圧印加による LiCoO<sub>2</sub> 正極から LATP 固体電解質側への移動を示しており、Li<sup>+</sup>イオンの移 動速度が温度に大きく寄与することが判明された。 また、Li<sup>+</sup>イオンはHが占有しない場所を伝導するこ とが考えられる。また、LiCoO2/LATP 界面近傍に形 成された空間電荷層の厚み(Li 濃度勾配)は約 50 nm

## [17019]

程度であると評価され、LiCoO<sub>2</sub>正極の厚さに依存すると考えられる。



Figure 5. Correlation between Li contents, x, in  $\text{Li}_x \text{CoO}_2$  and applied voltages at temperatures at 295 and 323 K.

### 参考文献

- B. Tsuchiya, S. Bandow, S. Nagata, K. Saito, K. Tokunaga and K. Morita, Physics Procedia, 66 (2015) 287.
- [2] S.C. Nagpure, R.G. Downing, B. Bhushan, S.S. Babu, and L. Cao, Electrochimica Acta 56 (2011) 4735.
- [3] K. Tzoganakou, P. Skeldon, G.E. Thompson, X. Zhou, U. Kreissig, E. Wieser, H. Habazaki, and K. Shimizu, Corros. Sci. 40 (2000) 1083.
- [4] Y. Iriyama, M. Inaba, T. Abe, and Z. Ogumi, J. Power Sources 94 (2001) 175.
- [5] J. Fu, J. Am. Ceram. Soc. 80 (1997) 1901.
- [6] H. Xia, L. Lu, and G. Ceder, J. Power Sources 159 (2006) 1422.
- [7] B. Tsuchiya, S. Nagata and K. Morita: Solid State Ionics 192 (2011) 30.
- [8] B. Tsuchiya, K. Morita and S. Nagata: Surf. and Interf. Analysis 44 (2012) 717.
- [9] B. Tsuchiya, K. Morita, Y. Iriyama, T. Majima, and H. Tsuchida: Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. B 315 (2013) 341.